



Sharp FP-J80EUW oczyszczacz powietrza HD 25000

Producent: SHARP

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 999,00 PLN

Opis produktu

Fabrycznie nowy oczyszczacz powietrza firmy SHARP MODEL: FP-J80EUW

Oczyszczacz powietrza z technologią Plasmacluster z trybem Clean Ion Shower i Ion Spot

Unikalne połączenie technologii oczyszczania powietrza firmy Sharp

Potrójny system filtrów + generator jonów Plasmacluster

Główne cechy i funkcje

- Wychwytuje kurz - Filtr wstępny wychwytuje kurz i inne duże unoszące się w powietrzu cząsteczki
- Zmniejsza ilość przykrych zapachów - Filtr pochłaniający przykre zapachy pochłania wiele powszechnie występujących w gospodarstwach domowych zapachów
- Zmniejsza ilość pyłków i pleśni - Filtr HEPA zatrzymuje 99,97% cząsteczek o wielkości rzędu 0,3 mikrona. (JEM1467)
- Tryb Clean Ion Shower
- Tryb Plasmacluster Ion Spot
- Unikalny przepływ powietrza
- Monitor jakości powietrza PM2.5
- System czujników w sposób ciągły monitoruje jakość powietrza, automatycznie dostosowując tryb pracy do czystości powietrza
- Czujniki: kurzu, zapachów, natężenia światła, temperatury i wilgotności powietrza
- Tryby pracy wentylatora: Auto/Pollen/Sleep/Low/Med/Max
- Włącznik i wyłącznik czasowy

- Regulacja czułości czujników
- Funkcja AutoRestart
- Child lock - zabezpieczenie przed dziećmi

Oczyszczaj powietrze jonami występującymi w naturze

Technologia Plasmacluster - tylko od firmy SHARP

Plasmacluster to dodatnie i ujemne jony, które występują w sposób naturalny. Skuteczność jonów Plasmacluster została potwierdzona w testach, dzięki czemu technologia ta jest wykorzystywana w co raz większej liczbie zastosowań biznesowych i prywatnych. Technologia Plasmacluster pozwala uzyskać naturalne i bezpieczne powietrze. Ta wyjątkowa technologia od Sharp wykorzystuje moc natury.

W modelu **FP-J80EU-W** wykorzystano wymienny generator jonów **Plasmacluster High-Density 25000**, który cechuje się wysokim stężeniem produkowanych jonów, a w związku z tym - wysoką skutecznością

Takie same bezpieczne jony, które występują w naturze

Bezpieczeństwo jonów Plasmacluster zostało zweryfikowane, dlatego można je wykorzystywać nawet w wysokim stężeniu. Dzięki większej ilości jonów dodatnich i ujemnych, nawet niż w lesie, technologia Plasmacluster skutecznie wytwarza przyjazną atmosferę.

Oryginalna technologia SHARP

Wyładowania plazmy wytwarzają i emitują dodatnie i ujemne jony, które występują w sposób naturalny w przyrodzie. Technologia Plasmacluster to oryginalne rozwiązanie Sharp oczyszczające powietrze pozwalające usunąć unoszące się w atmosferze zarodniki pleśni i wirusy.

Główne parametry:

- Zalecana powierzchnia pomieszczenia [m²]: 62
- Zalecana powierzchnia pomieszczenia, w którym można uzyskać wysoką koncentrację jonów Plasmacluster [m²]: 35
- Prędkość wentylatora (max/med/low) [m³/h]: 480 / 288 / 60
- Poziom hałas (max/med/low) [dBA]: 47 / 45 / 15
- Moc znamionowa (max/med/low) [W]: 48 / 28 / 4.0
- Pobór mocy w trybie czuwania [W]: 1,3
- Żywotność filtrów - do 10 lat
- Wskaźnik wymiany filtra
- Timer [h]: ON/OFF (1-12)
- Waga urządzenia [kg]: 10.6
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm]: 728 x 416 x 291

Cechy:

- Silny nadmuch powietrza i wyjątkowy system cyrkulacji szybko i skutecznie przechwytyją kurz i inne cząsteczki
- Efekt usuwania zapachów i bakterii w trybie Plasmacluster Spot
- W trakcie badań udowodniono 3 efekty wpływające na lepszą kondycję skóry: lepsze nawilżenie skóry (+6%), zwiększoną elastyczność skóry, wzmocnioną strukturę skóry
- Wysokie stężenie jonów Plasmacluster.
- Skuteczność w usuwaniu nieprzyjemnych zapachów, bakterii i wirusów przylegających w pomieszczeniach.
- Szybszy przepływ powietrza pod kątem 20° pozwala na pochłanianie kurzu na niższych poziomach pomieszczenia i jeszcze wydajniejsze czyszczenie.

Materiały eksploatacyjne

- FZ-J80HFX - Filtr HEPA
- FZ-J80DFX - Filtr pochłaniający zapachy
- IZ-C90MEU - Wymienny moduł generatora jonów